

R&D支援ULVAC Solutions

アルバックグループは、幅広い総合力をもって装置の販売および先端的技术分野のサンプリング依頼評価等により、お客様を支援します。

超高真空、極高真空対応プロセス

超清浄な空間に於ける作製
極高真空環境下での測定、評価

ナノテクノロジー

高倍率、高精度な測定、評価の実現
微細構造の作製、評価が可能

熱分析

次世代材料開発に対応

R&D支援実験装置



装置名称	ヘリコンスパッタ	エピタキシャル	エッチング	イオン注入	カーボン ナノチューブ	ランプ加熱	アクターポンプ
型式	MPS-HC	MBC	CE-300I CE-300R	UP-150	CN-CVD	VHC RTA	PST
用途	半導体デバイス						
	磁気ストレージ						
	ディスプレイ						
	エネルギー						
	高機能材料						